シオンの無病苗の育成

[要約] \underline{v} の品種「白雪姫」の茎頂を0.3mmの大きさで採取し、ナフタレン酢酸 (NAA) $0.1mg/\ell$ を添加した1/2 濃度のMS培地で培養することや、葉や葉柄切 片をNAA $1mg/\ell$ 、ベンジルアデニン (BA) $2mg/\ell$ 添加したMS培地で培養する ことで、ウイルス病様症状のない無病苗を育成できる。

生產	産環境研究所・生物資源 部	連絡先	092-924-2970				
部会名	生産環境	専門	バイテク	対象	花き類	分類	普及

[背景・ねらい]

シオンは、本県の農業計画の中で花きの振興品目として位置づけられ、甘木、朝倉、南 筑地区などで特産化が進められている。特に近年は、添え花としての需要が伸びている。

しかし、産地では長期間の株分けによる栄養繁殖の結果、ウイルスが原因と推察される 症状が多発し、収量や品質の低下が見られる。そこで、茎頂培養やカルス培養を利用した 無病苗の育成技術を確立する。

[成果の内容・特徴]

- ①0.3mmの大きさで摘出したシオンの茎頂を、NAA0.1mg/ lを添加した1/2濃度のMS 培地で培養することにより、約50%の確率で茎頂培養苗を作出することができ、さらに約 13%の確率でウイルス病様症状のない無病苗を確保できる(表1)。
- ②葉及び葉柄切片を、NAA lmg/ℓ とBA $2mg/\ell$ を添加したMS培地に置床し、暗黒条件下で7日間、続いて照度 $500\sim2,000$ Lux(16時間照明)条件下で培養することにより、カルスを経由して植物体を再分化させることができる。

この条件で得られる再分化シュートの約半数は生育が旺盛であり、これらの大半が、ウイルス病様症状のない無病苗であった(図1、表2)。

[成果の活用面・留意点]

- ①シオンの種苗増殖施設において、ウイルス病様症状のない無病苗の育成に活用できる。
- ②カルス培養法は、変異発生の可能性があり、品質の確認が必要である。

[具体的データ]

表1 植物成長調節物質の濃度と茎頂培養株獲得率 (平成5年)

植物成長調節物質		供試	シオン茎頂組織の反応						-		無症	状株		
ВА	NAA	数	枯死		カルスイヒ		シュート伸長		発根		- 生育株		240日後	
mg/Q	mg/Q	 株	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%
0	0.01	15	7	47	0	0	4	27	2	13	4	27	0	_
0	0.1	15	5	33	1	7	8	53	7	47	8	53	2	13
0.01	0.01	15	7	47	3	20	3	20	2	13	3	20	0	_
0.01	0.1	15	8	53	2	13	2	13	3	20	2	13	0	
0.1	0.01	15	7	47	3	20	4	27	0	0	4	27	0	_
0.1	0.1	15	10	67	5	33	0	0	0	0	0	0	Ō	_

注)培地組成:1/2MS, ショ糖30g/Q、ゲランガム2g/Q、pH5.8

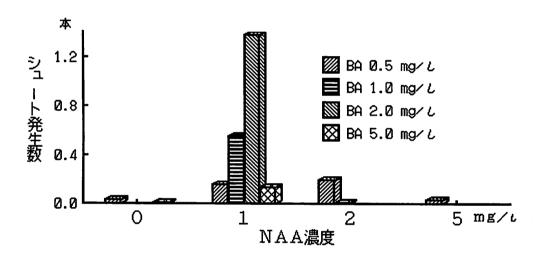


図1 BA及びNAAがシオンのカルスからの再分化に及ぼす影響(平成5年)

表2 再分化シュートのウイルス病様症状の再発生(平成5年)

	ウイルス症	生	育	不	良				
再分化シュート	無症状	(Vi	trif	その他					
本	本	本		本			本		
92	46 (50)	1 (1)	44 (48)				1 (1)		

注)()内は、%表示。

[その他]

研究課題名:シオンの無病苗の育成

予算区分:経常

研 究 期 間:平成 5年度(平成 5~7年)研究担当者:平島敬太、古賀正明、中原隆夫

発表論文等:平成5年度生物資源部試験成績概要書